【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成17年6月30日(2005.6.30)

【公開番号】特開2003-61682(P2003-61682A)
【公開日】平成15年3月4日(2003.3.4)
【出願番号】特願2001-340304(P2001-340304)
【国際特許分類第７版】
　Ｃ１２Ｎ　15/09
　Ｃ１２Ｎ　 1/15
　Ｃ１２Ｎ　 1/19
　Ｃ１２Ｎ　 1/21
　Ｃ１２Ｎ　 5/10
　Ｃ１２Ｎ　 9/02
　Ｃ１２Ｐ　 7/62
【ＦＩ】
　Ｃ１２Ｎ　15/00　　ＺＮＡＡ
　Ｃ１２Ｎ　 1/15
　Ｃ１２Ｎ　 1/19
　Ｃ１２Ｎ　 1/21
　Ｃ１２Ｎ　 9/02
　Ｃ１２Ｐ　 7/62
　Ｃ１２Ｎ　 5/00　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成16年10月14日(2004.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
（含量分析条件）
カラム：ＨＲ－２０Ｍ（０．５３ｍｍ×３０ｍ、１μｍ）（信和化工社製）
カラム温度：１２０℃（５分）→３℃／分→１５０℃（５分）→１０℃／分→２００℃（５分）
キャリアーガス：ヘリウム（流量：２０ｍｌ／分）
検出器：ＦＩＤ
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
（光学純度測定条件）
カラム：G-TA（０．２５ｍｍ×３０ｍ、０．１２５μｍ）（アステック社製）
カラム温度：１１０℃（２０分）→５℃／分→１８０℃（１分）
キャリアーガス：ヘリウム（流量：１ｍｌ／分）
検出器：ＦＩＤ
スプリット比：１/５０

尚、生成物の絶対立体配置は（Ｓ）－４－ブロモ－３－ヒドロキシ酪酸メチルの標品と比較することにより決定した。